# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-006808

(43)Date of publication of application: 14.01.1991

(51)Int.CI.

H01G 9/02

H01G 9/04

H01G 9/24

(21)Application number: 01-142718

(71)Applicant: SHOWA DENKO KK

(22)Date of filing:

05.06.1989 (72)Inventor: NAITO KAZUMI

**NAKAMURA HIDENORI** 

### (54) MANUFACTURE OF SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR

### (57)Abstract:

PURPOSE: To shorten electrolytic polymerization time and to desirably reduce loss coefficient by processing valve operation metal having a dielectric oxide film layer on a surface with oxidizer, and then forming a semiconductor layer on the film layer by electrolytic polymerization in electrolyte containing specific monomer.

CONSTITUTION: After valve operation metal having a dielectric oxide film layer on a surface is processed with oxidizer, and a semiconductor layer of solid electrolyte is formed on the film by electrolytic polymerization in electrolyte containing monomer represented by a formula (I). In the formula (I), R1, R2 are alkyl group, alkoxy group or H, X is O, S or NR3, and R3 is alkyl group or H. When the metal is dipped in the electrolyte to be electrolytically polymerized, electrolytic polymerization and simultaneously chemical polymerization occur. As a result, the electrolytic polymerization time is shortened. Further, the polymerization occurs when the chemically polymerized part is very small, and a boundary resistance between the chemical polymerization layer and the electrolytic polymerization layer becomes vary small, and the DF value of a capacitor can be maintained desirably low.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

@日本園特許庁(JP)

如特許 出頭公開

# ♥公開特許公報(A) 平3-6808

Mint.Cl. 6

識別記号 3 3 1 庁内整理番号 7924-5E ❷公開 平成3年(1991)1月14日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称

固体電解コンデンサの製造方法

函特 顕 平1-142718

**检出 顧 平1(1989)6月5日** 

**個発明者 内藤** 

一美

東京都大田区多摩川 2 - 24 - 25 昭和電工株式会社総合技

術研究所內

**砂発明者 中** 

英則

東京都大田区多際川2-24-25 昭和電工株式会社総合技

炳研究所内

勿出 顔 人 昭和電工株式会社

**東京都港区芝大門1丁目13番9号** 

明 起 曹

し、発明の名称

- 国体電解コンデンサの製造方法

- 2. 特許請求の質麼
- (1) 表記に講定体酸化皮膜潜を容する事作用食器を飲む剤で処理した後、一般式(【】)

R'、R"はアルキル茎、アルコキシル基文は H 、 Aは O、 S又は NB"、B"はアルキル基又 は H

で表わされるモノマーを含む電解液中で電解組合によって前記録電泳酸化皮製層上に半導体層を 形成することを特徴とする固体電解コンデンサの [産業上の利用分野]

本発明は、 蓋周被性能の良好な固体覚解コンデ ンサの製造方法に関する。

(従来の技術)

固体電解コンデンサは表面に誘電体酸化皮膜を 有するアルミニウム、タンタル、ニオブ等の弁作 用金属に固体電解質である半単体を付着した構造 を有している。

能来、この他の個体電解コンデンサの個体電解 質には、主に顕微マンガンの熱分解により形成される二酸化マンガンが用いられている。しかし、 この熱分解の際に必要な高熱と発生する NO・ガス の酸化作用等によって誘電体であるアルミニウム、タンタルなどの誘電体であるアルミニウム、そのため耐電圧は低下し、瀕れ電流が大きくなり、誘電特性を劣化させる等大きな欠点がある。また再化級という工程も数回必要になる。

これらの欠点を被うために高無を付加せずに固

# 特開平3-6808(2)

ている。その例としては、下記の一般式(I)で表わされるモノマーを型合して得られる高分子化合物にドーバントをドーブして得られる電遊性高分子化合物を固体電解質とする固体電解コンデンサが知られている。

R'、R'はアルキル苺、アルコキシル鑑又は H 、 kは O、 S又は NR\*、R"はアルキル盤又 は H

又、この様の電線性高分子化合物を固体電解質 とする固体電解コンデンサの製造方法として、上記一般式(『! で表わられるモノマーを溶解した 確確中で電解動合することによって作製する方法 も知られている。

[発明が解決しようとする源題]

されたもので表面に排電体酸化皮質層を有する弁 作用金属を酸化剤で処容した後、一般式(I)

( B.\*、R\*はアルキル基、アルコキシル落又は || 、 Xは O、 S又は AR\*、R\*はアルキル基又 | は N

で扱わされるモノマーを含む電解波中で電解室 合によって誘電体酸化皮膜層上に適体電解質であ る半導体層を形成する固体電解コンデンサの製造 方法にある。

以下、本発明について辞癖に説明する。

本見明に於いて団体電解コンデンサの階極として用いられる弁作用金属としては、例えばアルミニコム タンタル、ニオブ、チタン及びこれらを

しかしながら、上述した電解理合によって国体 世界質を形成する場合、一般に誘電体験と 関に避体電解質層を形成するには長時機を必要と している。この欠点を無くすために誘環体験をと している。この欠点を無くなっために誘環体験をと して、外部電視を多数配復して、外部電視から の重合開始によって問題と認べを図って、 の重合開始によって問題と発せ、 のの、或いは化学蛋合物質を影唆し、この原を見か に電弾性高分子化合物質を影唆し、この原を見か ものが考えられている。

ところが前者の手法では、外部管極の配置を認め に限りがあるため充分な報合時間を短縮する目的 には使用できず、又、後者の手法では、先に化学 重合して形成した電導性高分子化合物層が存在す るため、後に電解重合した層との界面抵抗により 作製した固体電解コンデンサの損失係数(以下 DFと称する)が大きくなるという問題点があった。

(課題を解決するための手段)

本苑明は、上述した問題点を解決するためにな

も使用できる。

弁作用金属の表面に強ける誘電体酸化皮膜は、 作作用金属の表面部分に致けられた弁作用金属自 体の酸化物層であってもよく。或いは、弁作用金 属の表面上に設けられた他の誤電体酸化物の層で あってもよいが、特に弁作用金属自体の酸化物か らなる層であることが好ましい。いずれの場合に も酸化物質を設ける方法としては、電解液を用い た悶腫化成法など能乗公知の方法を用いることが できる。

次に、本発明で用いられる酸化剤としては、過 硫酸アンモニウム、逸硫酸カリウム、逸微酸ナト リウム等の過硫酸塩、 FeCls、 AlCls、SeCl。 塩素酸塩、海塩素酸塩、次亜塩素酸塩、過マンガ ン酸塩、クロム酸塩等が帯灯られるが、とりわけ 過硫酸塩が公客等の問題も無く、水に可溶であ り、工業的に利用しやすいため好都含である。并 作用金属を酸化剤で処理する方法は、例えば酸化

特別平3-6808(3)

含有する溶液を弁作用金属に噴霧して処理しても よく、一般に酸化剤を弁作用金属に均一に付着さ せればよい。

次に、本発明で用いられるモノマーは、前記の 一般式 (i) の構造を有するものである。

て使用してもよい。

本免明に用いる固体電解質は電導度が10°~10°S・cm\*1オーダーのものが何られ、電源度が高い程、作数した固体電器コンデンサの高周波でのDFが低く良好なものとなる。

本発明の方法による団体電解コンデンサは、上述した団体電解質度の上にカーボンベースト又は
/ 及び銀ベースト等で確極層を取り出し、更に樹脂やケース等、従来公知の方法で封口して製品と
される。

[作用]

酸化剤で処理した弁作用金属を電解級中に浸漬して電解重合すると、電解重合と同時に化学重合も生じ、その結果、電解重合時間が短時間となる。しかも、化学重合した部分部分が各々機小な時に電解重合が超り、化学重合層と電解取合層との界面抵抗もわずかなものとなる。従って作製した原体電解コンデンサのDF値は低く以近なもの

合度との界面抵抗もわずかなものとなる。

本発明に使用する電解被は従来公知の世齢強を使用することができる。例えば、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、アーブテロラクトン、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド、スルフォラン、メチルスルホキシド、ニトロメタン、水等の溶媒に I - 、 C1- 、 F - 、Br- 、 C10.- 、 BP4'、 ApF4- 、 CN-、 S1F5'、 CH3C00-、 CaH4C00'、 CR3CaH4S04'、 S04'、 S1F5\*-、 RF1- 等のアルカリ金属権もしくはハロゲンイオンを除いてアンモニクム協からなる電解質を溶解したものである。

又、前述した電球性高分子化合物にさらにドーパントとしてJz、 Brac、 SOa、 A9Fa、 SbFa、 トルエンスルフォン酸、ペンゼンスルフォン酸等の電子受容体を化学的方法を用いてドープするか、減いは、BFa、 C1O。 、 PFa、 AaFa、 トルエンスルフォン酸イオン、ペンゼンスルフォン酸イオン等のアニオンを電気化学的方法を紛いてドーブし

以下、実施例及び比較例を示して説明する。 実施例1~6

りん酸とりん酸アンモニウム水溶液中で化成処 題して表面に誘電体験化皮融簡を形成した LB u F ノcdのアルミニウムエッチング箔「以下化成類 と称する)の小片 0.5cm×0.5 cmを 120枚用度 し、各実施例にそれぞれ20枚ずつ使用した。 浚1 に記載したそれぞれの酸化剤溶液中に化尿箔を浸 渡し引き上げた。更に、長:に記載されたモノ マーモ 0.2モル選解させた0.05MBu、MBF。アセトニ トリル危波中に前述した酸化剤処理技の化成類を 禮譲し電解重合を行った。約1時間後、化設箔上 に形成された電導性高分子化合物を水で充分洗浄 した後、乾燥した。形成された菌体電解質の散導 度は、おおよそIU~200 S・cm~であった。次に 固体電解質層を形成した化成態に銀ベーストで絵 擅履を形成した後、問贈封口して固体電解コンデ ンサを作殴した。

# 特閱平3-6808 (4)

	モノヤー	酸化剤	
<b>英語</b> 例 1	ピロール	適値酸アンモニウム \$9%水溶波	
<i>u</i> 2	H-メチル ピロール	通航盤アンモニウム 10%水泡液	
и 3	3・メチル チオフェン	過価値アンモニウム 20%水温液	
<i>n</i> 4	フラン	塩化鉄 10% 7,63~6 溶液	
# 5	チオフニン	堪化鉄 10%753-6 温液	
<i>"</i> 6	ピロール	遊鏡酸カリ 5%水溶液	

せずに実施例1の電解液中で3時間、健解患合を 行った場合、比較例2は、環路例1の酸化剤延爆 を行い、更に続けて宮旛でピロールモノマー族気 にあてて化学重合を行った後、実施例1の電解液 中でし韓国、電解重合を行った場合であり、この 2通りの方法で半導体圏を形成した。引き続き実 施働と同様にして陰極勝を形成し樹脂封口して閉 体電解コンデンサを作製した。

以上作製した圏体電解コンデンサの性能を表 2 に示した。

(以下余白)

### 比較例1~2

奥籍例と詞嫌の化成額を40枚用意し、各比較例 に20枚づつ使用した。比較終しは、酸化剤処理を

	容量。	DF.	D # *-
実施例1	2.2	0.8	3.8
<b>»</b> 2	2.0	0.8	4.1
<i>"</i> 3	1.9	0.9	\$. ā
# 4	t.9	0.9	5. 9
<b>#</b> 5	i.9	1.0	6. l.
# 6	2. 1	0.8	4.3
比較例(	1.4	1.5	8.8
<i>p</i> 2	2.1	1.2	15.4

● 12052での値

4+ 106年での個

## (発明の効果)

以上説明したように、本発明の個体電解コンデ ンサの製造方法によれば、電解垂合によって半導

体電解コンデンサを作製することができる。

妈路出版人 昭和電工株式会社 運 人 赤理士 寺田 實